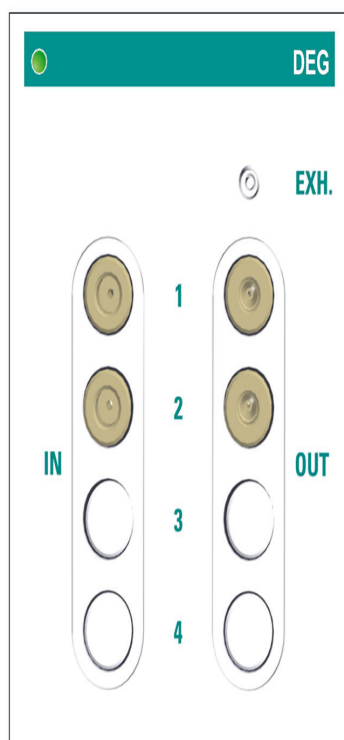




OMNIS Degasser Unit 2-Channel

2.1056.0120

OMNIS Degasser Unit 2-Channel は、OMNIS IC System で溶離液やサンプルから溶存したガスや気泡を自動で取り除きます。溶離液を脱気することでベースラインが安定し、クロマトグラフィー測定 of 精度が向上します。ガスを多く含むサンプルでは、統合型サンプル脱気装置によって、インジェクションごとに一定したサンプル容量が確実にサンプルループに入るようにします。その結果、再現性と分析が著しく向上し、手動での脱気が完全に不要になります。

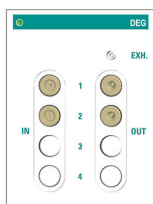
OMNIS Degasser Unit は、OMNIS Extension Module に統合できる省スペース型製品です。OMNIS Degasser Unit 2-Channel は、チャンバーを 3 つまたは 4 つに拡張できます。その際、Degasser Unit を最高 4 つまでの溶離液脱気装置 (チャンバー 4 つ) か、1 つのサンプル脱気装置と 3 つまでの溶離液脱気装置のいずれかで装備することができます。

仕様:

- 真空確立所要時間: < 10 s
- 脱気効率: > 150 $\mu\text{L air} / \text{min}$ 、1 mL/min の場合
- 溶媒に対する耐薬品性: 制限なし (PFC 以外)
- 拡張性: はい、4 チャンネルまで
- フローパス: メタルフリー

納品範囲 2.1056.0120

Order Number	説明	数量
1.1056.0120	OMNIS Degasser Unit 2-Channel OMNIS Degasser Unit 2-Channel は、OMNIS IC System で溶離液やサンプルから溶存したガスや気泡を自動で取り除きます。溶離液を脱気することでベースラインが安定し、クロマトグラフィー測定 of 精度が向上します。ガスを多く含むサンプルでは、統合型サンプル脱気装置によって、インジェクションごとに一定したサンプル容量が確実にサンプルループに入るようにします。その結果、再現性と分析が著しく向上し、手動での脱気が完全に不要になります。 OMNIS Degasser Unit は、OMNIS Extension Module に統合できる省スペース型製品です。OMNIS Degasser Unit 2-Channel は、チャンバーを 3 つまたは 4 つに拡張できます。その際、Degasser Unit を最高 4 つまでの溶離液脱気装置 (チャンバー 4 つ) か、1 つのサンプル脱気装置と 3 つまでの溶離液脱気装置のいずれかで装備することができます。	1 PCS
6.01831.100	PEEK 製キャピラリー DEG - HPP、250/0.75 mm OMNIS IC 用表示ラベル付きのカット済み PEEK 製キャピラリー	2 PCS



オプションアクセサリ

6.05801.020 脱気装置チャンネルキット



OMNIS IC Degasser Unitを追加の脱気装置チャンネルで拡張するためのアップグレードキット。

前提条件：

OMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

- 2.1056.0010 OMNIS Degasser Unit 1-Channelまたは
- 2.1056.0020 OMNIS Degasser Unit 2-Channel

情報：本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。